# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

/ (11)Publication number :

03-075955

(43) Date of publication of application: 29.03.1991

(51)Int.Cl.

G06F 13/14

(21)Application number : 01-212666

(71)Applicant: PFU LTD

(22) Date of filing:

18.08.1989

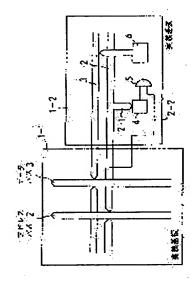
(72)Inventor: TONO MAKOTO

### (54) MOUNTED EQUIPMENT DISCRIMINATION PROCESSING SYSTEM

# (57)Abstract:

PURPOSE: To surely discriminate the classification or the like of a mounted substrate with a relatively simple constitution by using a part of signals on an address bus as a read instruction of status information and the address of a mounted slot in a mounted equipment discrimination processing.

CONSTITUTION: A substrate 1-2 as an equipment to be mounted is additionally mounted on a data system consisting of a mounted substrate 1-1. A prescribed combination of signals is sent from the substrate 1-1 to a prescribed signal line 2-1 of an address bus 2. A select signal in the high level is sent from the substrate 1-1 to a prescribed signal line 2-2. An address decoder 4 outputs a status read signal in the high level, and an AND gate 5



outputs a signal in the high level, and a status output circuit 6 outputs status information to a data bus 3. The data processing system consisting of the substrate 1-1 fetches status information on the data bus 3 to detect that the substrate 1-2 is an adapter for LAN. Thus, the control, especially, the interrupt control adapted to the adapter for LAN is performed.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# BEST AVAILABLE COPY

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-75955 (P2003-75955A)

(43)公開日 平成15年3月12日(2003.3.12)

(51) Int.Cl.7 G 0 3 C 1/498 識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

502

G 0 3 C 1/498

502

2H123

504

G03C 1/498

504

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 25 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特顧2001-265695(P2001-265695)

平成13年9月3日(2001.9.3)

(71)出顧人 000001270

コニカ株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

(72) 発明者 羽生 武

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会

Fターム(参考) 2H123 AB00 AB03 AB23 AB28 BB00

BB11 BB25 BB27 BB28 BB39

CB00 CB03

(54) 【発明の名称】 銀色調を改良した光熱写真画像形成材料

#### (57) 【要約】

【課題】 高感度、低カブリで、銀色調を改良し、更 に、膜強度が高く傷の付きにくい光熱写真画像形成材料 を提供する。

【解決手段】 支持体上に感光性ハロゲン化銀粒子、有 機銀塩、この有機銀塩の還元剤および結合剤を含有する 光熱写真画像形成材料において、下記一般式(1)で表 されるスターバースト分子化合物を少なくとも1種含有 することを特徴とする光熱写真画像形成材料。

【化1】

一般式(1)

 $A_1-(B_1)_{n1}-(B_2)_{n2}-(B_3)_{n3}-\cdot\cdot\cdot-(B_n)_{nn}$ 

(2)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に感光性ハロゲン化銀粒子、有機銀塩、この有機銀塩の還元剤および結合剤を含有する 光熱写真画像形成材料において、下記一般式(1)で表 されるスターバースト分子化合物を少なくとも1種含有 することを特徴とする光熱写真画像形成材料。

【化1】

### 一般式(1)

$$A_1-(B_1)_{n1}-(B_2)_{n2}-(B_3)_{n3}-\cdot\cdot-(B_n)_{nn}$$

〔式中、 $A_1$ 、 $B_1$ 、 $B_2$ 、 $B_3$ および $B_n$ は $3\sim6$  価の原子または環を形成する原子群、n1は $3\sim6$ の正の整数、n2、n3 $\sim n$ nは $2\sim6$ の正の整数を表す。〕

【請求項2】 スターパースト分子化合物の少なくとも 1種を感光層または感光層に隣接する層に含有すること を特徴とする請求項1に記載の光熱写真画像形成材料。 【請求項3】 下記一般式(2)で表されるフタラジン

【請求項3】 下記一般式(2)で表されるフタラジン 化合物の少なくとも1種を含有することを特徴とする請 求項1に記載の光熱写真画像形成材料。

【化2】

## 一般式(2)

〔式中、 $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_6$ 、 $R_7$ および $R_8$ はそれぞれ  $^{30}$  水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ヒドロキシ基、アミノ基、スルホン酸基とその塩、カルボン酸基とその塩、燐酸基とその塩、炭素数  $1\sim 20$  のアルキル基、アルケニル基、アルコキシ基、それぞれ 5 員または 6 員の 芳香族基およびヘテロ環基を表す。〕

【請求項4】 下記一般式(3)で表されるメルカプト 化合物の少なくとも1種を感光層または感光層に隣接す る層に含有することを特徴とする請求項1に記載の光熱 写真画像形成材料。

【化3】

#### 一般式(3)

$$Q \longrightarrow W_1 \longrightarrow (L_2)_p - S - M$$

〔式中、 $W_1$ はN H基、酸素原子、硫黄原子およびC H2 基を表し、Q は置換基を有してもよい 5 員または 6 員の 芳香族環基またはヘテロ環基を表し、 $L_2$ は 2 価の連結 基を表し、Mは水素原子またはN a、K およびL i 原子 50

2

等のアルカリ金属原子を表し、pは0または1を表す。〕

【請求項5】 下記一般式(4)で表されるジスルフィド化合物の少なくとも1種を感光層または感光層に隣接する層に含有することを特徴とする請求項1に記載の光熱写真画像形成材料。

【化4】

### 一般式(4)

### Y1-5-5-Y2

〔式中、 $Y_1$ および $Y_2$ はそれぞれ置換基を有してもよい 5 員または 6 員の芳香族環基またはヘテロ環基を表す。〕

【請求項6】 下記一般式(5)で表される還元剤の少なくとも1種を感光層または感光層に隣接する層に含有することを特徴とする請求項1に記載の光熱写真画像形成材料。

【化5】

### 一般式(5)

〔式中、R´およびR″は置換基を表し、L3は2価の連結基を表す。〕

【請求項7】 結合剤がイソシアナート化合物、ビニルスルホニル化合物、エポキシ化合物およびアルコキシシラン化合物から選ばれる少なくとも1種の架橋剤で架橋されていることを特徴とする請求項1に記載の光熱写真画像形成材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光熱写真画像形成 材料に関し、更に詳しくは耐傷性に優れる光熱写真画像 形成材料に関する。

[0.002]

【0003】従来からこのタイプの光熱写真画像形成材

料は、色素で分光増感された高感度のハロゲン化銀粒子、有機銀塩及び還元剤を含む感光層と、該感光層に向けて照射した光が吸収されずに通過して支持体の界面や中間層や接着層等で反射するのを防ぐハレーション防止層(AH層)或いは支持体の反対側に設けるバッキング層(BC層)から構成され、更には感光層の上やBC層の上に取り扱い時の傷付きを防止するための保護層が設けられている。

【0004】一般に光熱写真画像形成材料は、微粒子ハ ロゲン化銀を物理現像核として有機銀塩からの銀イオン を析出させながら現像する物理現像であるため現像後の 現像銀の色調が黄色調になり易いため、黒色調にする色 調剤を使用している。色調剤は、ハロゲン化銀や有機銀 に吸着性があり、現像時の銀フィラメントの成長をコン トロールして色調が黄色調に変化するのを抑制する。色 調剤として好ましい性能は、写真感度や保存性を低下さ せずに色調を黒色調或いは冷黒色調にすることができる ものである。光熱写真画像形成材料においてフタラジン 化合物は、現像を促進して感度を高める作用と現像銀を 黒色調にすることができる化合物として常用されている が、ナノサイズのハロゲン化銀微粒子をイリジウム、ロ ジウム或いはルテニウム等の貴金属原子のドープや分光 増感色素で、高度に増感すると銀色調が劣化するため、 銀色調を劣化させないよい添加剤が求められている。

【0005】フタラジン以外では、ポリハロメタン化合 物を使用することが、特開昭63-40611号明細 書、同59-57234号明細書、同59-90842 号明細書、特開2001-171063号明細書に開示 されている。しかし、いずれもポリハロメタン化合物 は、光カブリ抑制剤としての効果を狙っていて、銀色調 30 の改良を主目的としてはいない。ポリハロメタン化合物 では銀色調改良の効果が充分でなく、高い感度が得にく い。ジスルフィド化合物は、カブリ抑制剤として一般的 に使用されるが、銀色調改良効果は小さい。上記に述べ た化合物は、ハロゲン化銀粒子や銀イオンに静電的に或 いは錯体の配位子としての結合、水素結合等の作用によ り現像銀のフィラメントの成長をコントロールするもの であった。別の方法として銀フィラメントの成長のコン トロール法としては、感光層の膜や感光層に隣接する層 の膜を架橋剤で調節する方法がある。銀色調を冷黒色調 にするためには架橋剤を使用して現像銀フィラメントの 成長を抑制するとよいが、架橋剤の種類によっては黄色 みが増し、透明性を損ねる問題があった。架橋剤による 色濁りは、架橋剤がその他の添加剤と反応することによ り、新たな結合基が生じ、その基が分光学的に可視吸収 をするためである。アルデヒド系架橋剤やアジリジン系 架橋剤では屡々、可視に吸収が発現し色濁り(残色)を 生じさせる。

[00006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、写真 50

4

性能において高感度、低力プリで、銀色調を改良し、かつ耐傷性に優れる光熱写真画像形成材料を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の上記目的は、以 下の構成によって達成された。

【0008】1. 支持体上に感光性ハロゲン化銀粒子、有機銀塩、この有機銀塩の還元剤および結合剤を含有する光熱写真画像形成材料において、上記一般式(1)で表されるスターバースト分子化合物を少なくとも1種含有することを特徴とする光熱写真画像形成材料。

【0009】2. スターバースト分子化合物の少なくとも1種を感光層または感光層に隣接する層に含有することを特徴とする前記1に記載の光熱写真画像形成材料。 【0010】3. 上記一般式(2) で表されるフタラジン化合物の少なくとも1種を含有することを特徴とする前記1に記載の光熱写真画像形成材料。

【0011】4.上記一般式(3)で表されるメルカプト化合物の少なくとも1種を感光層または感光層に隣接する層に含有することを特徴とする前記1に記載の光熱写真画像形成材料。

【0012】5. 上記一般式(4)で表されるジスルフィド化合物の少なくとも1種を感光層または感光層に隣接する層に含有することを特徴とする前記1に記載の光熱写真画像形成材料。

【0013】6.上記一般式(5)で表される還元剤の少なくとも1種を感光層または感光層に隣接する層に含有することを特徴とする前記1に記載の光熱写真画像形成材料。

【0014】7. 結合剤がイソシアナート化合物、ビニルスルホニル化合物、エポキシ化合物およびアルコキシシラン化合物から選ばれる少なくとも1種の架橋剤で架橋されていることを特徴とする前記1に記載の光熱写真画像形成材料。

【0015】本発明を更に詳しく説明する。本発明に使 用する「スターバースト分子化合物」は、中心原子また は中心原子群に3個以上の同種または異種の分子または 原子群が結合し、その分子または原子群に更に同種また は異種の分子または原子群が結合を繰り返して星状に原 子群が広がって分子を形成する化合物である。これらの 化合物はケミカル・レター (Chemical Let ter)の1989年版の1145頁および同1991 年の1731頁に定義されている。このような分子はデ ンドリマー (樹脂状分子) とも呼ばれる。中心原子また は分子に第1回目の化学結合で生成される原子群を第1 世代分子と呼び、この第1世代の分子に2回目の星状に 広がるように原子群を増殖させた分子を第2世代分子と 呼ぶ。以下順次同心円状に分子を広げて世代数を増すこ と (増殖) ができる。本発明に好ましいスターバースト 分子化合物は第1世代分子から多くとも第10万世代分

子までが含まれる。世代の増殖は逐次反応の他に縮重合、付加重合、イオン重合、配位重合およびラジカル重合法でもよい。重合増殖は一度に数千~数万のレベルまで増殖させることことができる。途中までの増殖を逐次反応で行い以後重合法等の組み合わせで増殖してもよい。通常は第2世代から第20世代までが使用される。

【0016】中心に原子を据える場合には窒素、燐、アルミニウム、硼素、亜鉛、錫、珪素、イリジウム、ロジウム、パラジウム、スカンジウム、プラセオジウム、ルテニウム、鉄等3価以上6価以下の原子価を持つ原子が好ましい。特に好ましい原子は窒素原子、燐原子または硼素原子である。

[0017] 中心に分子を据える場合には、多官能各種分子を挙げることができる。例えば、色素分子、染料、銀色調改良剤、カブリ防止剤、焼き出し防止剤、紫外線吸収剤、架橋剤、現像促進剤および現像剤等がある。

【0018】本発明に好ましいスターバースト分子化合物は、π電子を分子内に1個以上有するので「π電子を有するスターバースト分子化合物」でもある。スターバースト分子化合物は、3次元的にも増殖することができるので分子球体の構造をとることができ、ナノサイズの分子球状態で本発明の光熱写真画像形成材料に存在させることができる。中心に機能性分子(紫外線吸収剤、可視光吸収剤、赤外線吸収剤、ラジカル放出剤、吸着剤、現像促進剤、現像剤およびカブリ防止剤等)を据える方法は、機能性分子の反応をコントロールするので好ましい写真性能が得られる。上記機能性分子を据えない場合

6

でも、分子の持つ、配向性、粘弾性、ガラス転移点、融点等が光熱写真画像形成材料の層の結合剤や添加剤と相互作用して現像性や保存性を向上させることができる。 これらの化合物の合成法は、通常の付加、縮合および重合反応等を参考にすることができる。

【0019】一般式(1)で表されるスターパースト分 子化合物において、A1、B1、B2、B3およびBnは3 ~6価の原子(例えば、窒素、燐、硼素、アルミニウ ム、亜鉛、錫、珪素、ガリウム、鉄、スカンジウム、プ ラセオジウム、ロジウム、イリジウム、ルテニウム、白 金、パラジウム等)または環(例えば、トリアジン環、 ホスファゼン環、ポルフィリン環、フタロシアニン環、 ベンゼン環またはピリジン環等)を挙げることができ る。芳香族環またはヘテロ環で環上には置換基を有する ことができ、該置換基としてはアルキル基(例えば、メ チル基、エチル基およびヘキシル基)、アルコキシ基 (例えば、メトキシ基、エチルオキシ基およびヘキシル オキシ基等)、ヒドロキシ基、シアノ基、ハロゲン原子 (例えば、塩素原子、フッ素原子および臭素原子等)等 を挙げることができる。或いは機能性分子(紫外線、可 視光線、赤外線等を吸収するまたは吸収して機能する) を形成する原子群が挙げられる。 n 1 は 3 ~ 6 の正の整 数、n2、n3~nnは2~6の正の整数を表す。好ま しいスターバースト分子化合物を下記に示す。

[0020] [化6] (5)

# SB-2

[0021]

[0022]

【化8】

SB-5

SB-6

[0023]

【化9】

(8)

SB-7

[0024]

【化10】

# SB-10

[0025]

【化11】

SB--11

SB-12

[0026]

【化12】

SB-13

SB-14

[0027]

40 【化13】

SB-15

SB-16

[0028]

【化14】

【0029】本発明のスターバースト分子化合物を塗布 液に添加する方法は公知の添加法に従って添加すること ができる。即ち、メタノールやエタノール等のアルコール類、メチルエチルケトンやアセトン等のケトン類、ジメチルスルホキシドやジメチルホルムアミド等の極性溶 30 媒等に溶解して添加することができる。

【0030】本発明のスターバースト分子化合物を添加する水や溶媒に溶かさず水中に或いは有機溶媒中に微粒子分散してもよい。微粒子分散するには、本発明のスターバースト分子化合物をガラスピーズやジルコニア微粒子メディアを使用するサンドミル分散、細管から溶液を高速に噴出させて硬い板上で砕いたり、2方向からの細管の液体を衝突させて分散させる方法のいずれでもよい。微粒子分散は、水溶液中に平均粒子径1 nm以上1 0  $\mu$ m以下の大きさが好ましく、粒子分布が狭いことが 40 好ましい。水溶液中に分散するには、攪拌により泡が発生しにくいものがよい。

【0031】本発明のスターバースト分子化合物は、ハロゲン化銀、有機銀塩、還元剤等の添加剤の存在する層および該層に隣接する層に添加することが好ましい。

【0032】本発明の一般式 (1) で表されるスターパースト分子化合物の添加量は好ましくは銀1モル当たり $1\times10^{-8}\sim1\times10^{-1}$ モル、特に $1\times10^{-5}\sim1\times10^{-2}$ モルである。銀のない感光層以外に添加する場合も単位面積に換算して添加量を決めることができる。添加 50

量が多いと感度低下、コントラスト低下、最高濃度低下 等を引き起こし、添加量が不足すると本発明の銀色調改 良効果を得ることが難しくなる。

【0033】一般式(2)で表されるフタラジン化合物 において、R3、R4、R5、R6、R7およびR8はそれぞ れ水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ヒドロキシ基、 アミノ基、スルホン酸基とその塩(例えば、スルホン酸 ナトリウム、スルホン酸カリウムおよびスルホン酸リチ ウム等)、カルボン酸基とその塩(例えば、カルボン酸 ナトリウム、カルボン酸カリウム、カルボン酸リチウム 等)、燐酸基とその塩(例えば、燐酸ナトリウム、燐酸 カリウムおよび燐酸リチウム等)、炭素数1~20アル キル基 (例えば、メチル基、エチル基、プチル基、オク チル基およびドデシル基等)、アルケニル基(例えば、 プロペニル基、ブテニル基およびブタジエニル基等)、 アルコキシ基(例えば、メトキシ基、エトキシ基および ドデシルオキシ基等)、それぞれ5員または6員の芳香 族基(例えば、フェニル基およびナフチル基等)および ヘテロ環(例えば、ピリジル基、イミダゾリル基、トリ アゾリル基およびオキサゾリル基等)である。フタラジ ン化合物の使用方法は、本発明のスターパースト分子化 合物と同様な方法を採用することができる。下記に一般 式(2)で表される好ましい具体例を示す。

[0034]

【化15】

【0035】本発明の一般式(3)で表されるメルカプト化合物において、 $W_1$ はNH基、酸素原子、硫黄原子およびCH $_2$ 基を表し、Qは置換基を有してもよい6員の芳香族環基(例えば、フェニル基およびナフチル基)を表し、環Q上の置換基は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ヒドロキシ基、アミノ基、スルホン酸基とその塩(例えば、スルホン酸ナトリウムおよびスルホン酸カリウム等)、カルボン酸基とその塩(例えば、カルボン酸ナトリウムおよびカルボン酸カリウム等)、燐酸基とその塩(例えば、燐酸ナトリウムおよび燐酸カリウム等)、炭素数  $1\sim2$ 0 アルキル基(例えば、メチル基、エチル基、プロピル基およびオクチル基等)、アルケニル基(例えば、ペンタジエニル基およびイソプテニル基

等)、それぞれ5または6員の芳香族基(例えば、フェニル基およびナフチル基等)およびヘテロ環基(例えば、ピリジル基、トリアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基等)を表す。 $L_2$ は2価の連結基(例えば、エチレン基、ブチレン基、イソブチレン基、フェニレン基、スルホニル基、スルフィニル基等)を、Mはアルカリ金属原子(例えば、ナトリウム、カリウム、リチウム等)、 $NH_4$ 原子群または水素原子を表す。pは0または1を表す。本発明の一般式(3)で表される好ましいメルカプト化合物を下記に示す。

[0036]

【化16】

$$MC-1$$

$$MC-2$$

$$MC-3$$

$$MC-4$$

$$MC-4$$

$$MC-5$$

$$MC-6$$

$$MC-8$$

$$MC-7$$

$$MC-8$$

$$MC-10$$

$$MC-11$$

$$MC-12$$

$$MC-12$$

$$CH_3$$

$$CH_2CH_2SNa$$

$$CH_2CH_2SNa$$

$$CH_3CH_2SNa$$

$$CH_3CH_2SNa$$

$$CH_3CH_2SNa$$

$$CH_3CH_2SNa$$

$$CH_3CH_2SNa$$

$$CH_3CH_2SNa$$

$$CH_3CH_2SNa$$

$$CH_3CH_2SNa$$

$$CH_3CH_2SNa$$

【0037】使用方法は、本発明のスターバースト分子化合物と同様である。本発明の一般式(4)で表されるジスルフィド化合物において、 $Y_1$ および $Y_2$ はそれぞれ置換基を有しても良い、5 員または6 員の芳香族環基

(例えば、フェニル基およびナフチル基等) またはヘテロ環基(例えば、ピリジル基、ピリミジル基、フリル基およびチオフェニル基等) を表し、環上の置換基は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ヒドロキシ基、アミノ基、スルホン酸基とその塩(例えば、スルホン酸リチウムおよびスルホン酸ナトリウムおよびカルボン酸リチウム等)、燐酸基とその塩(例えば、燐酸ナトリウ

ムおよび燐酸カリウム等)、炭素数1~20のアルキル基 (例えば、メチル基、エチル基、オクチル基、ドデシル基およびオクトデシル基等)、アルケニル基 (例えば、プロペニル基、ペンタジエン基等)、それぞれ5または6員の芳香族基 (例えば、フェニル基およびナフチル基等)またはヘテロ環基 (例えば、ピリジル基、ピペリジル基、ピリミジル基、チオフェニル基およびフリル基等)を表す。本発明の一般式 (4)で表されるジスルフィド化合物の好ましい具体例を下記に示す。

[0038]

CH3CH=C

【化17】

 $(16)^{-1}$ 

29

DS-3

DS-5

DS-7

DS-8

【0039】本発明のジスルフィド化合物の使用方法は、本発明のスターバースト分子化合物と同様にすることができる。

【0040】本発明の一般式(5)で表される還元剤において、R'およびR"はそれぞれ置換基を有してもよい炭素数1~25のアルキル基(例えば、メチル基、エチル基、オクチル基、ドデシル基およびヘキサデシル基等)、アルケニル基(例えば、プロペニル基およびペンタジエニル基)またはシクロアルキル基(例えば、1-メチルシクロアルキル基、1-シクロペンチル基および40

4-メチルシクロヘキシル基等)、 $L_3$ は2価の連結基 (例えば、メチレン基、エチレン基、フェニレン基、シ クロヘキシレン基、シクロヘキシレン基とアルキレン基 の結合体等)を表す。置換基の少なくとも1種はシクロ ヘキシル基または1-メチルシクロヘキシル基が特に好 ましい。本発明の一般式(5)で表される還元剤の好ま しい具体例を下記に示す。

[0041]

【化18】

【0042】本発明の一般式(5)で表される還元剤の 使用方法は、本発明のスターバースト分子化合物と同様 にすることができる。

【0043】本発明に使用する好ましい結合剤として は、ゼラチン、セルロース誘導体、ポリビニルアルコー ル誘導体(ポリアセタールを含む)、メタクリレートポ リマー誘導体、酢酸ビニル誘導体、アクリレートポリマ 一誘導体、ポリイミド誘導体、ポリアミド誘導体、フェ ノール樹脂誘導体、ウレタン樹脂誘導体およびポリエス テル誘導体等がある。特に好ましい誘導体はポリビニル アルコール誘導体あるいは酢酸ビニル誘導体である。

【0044】結合剤は、単独で造膜することにより、下 層や上層との接着を保持し、傷の付きにくい膜強度を得 ることができるが、架橋剤を使用することにより更に膜 接着を高めることができる。しかし、架橋反応が遅い と、写真性能が安定せず保存性が劣化する。本発明に使 用する即効性で、好ましい架橋剤はイソシアナート基、 エポキシ基、またはビニルスルホニル基のいずれかを少 なくとも2個有する多官能型架橋剤、あるいはアルコキ シシラン基を少なくと1個有するアルコキシシラン化合 物を挙げることができる。好ましい架橋剤を下記に示

50 す。

(18)

33 \*H5 キシリレンジイソシアナ 【0045】H1 ヘキサメチレンジイソシアナート [0046]ヘキサメチレンジイソシアナートの3量体 【化19】 トリレンジイソシアナート H3H 4 フェニレンジイソシアナート OH CH2=CHSO2NHCH2CHCH2NHSO2CH=CH2 CH<sub>2</sub>=CHSO<sub>2</sub>NHCH<sub>2</sub>OCH<sub>2</sub>NHSO<sub>2</sub>CH=CH<sub>2</sub> CH2=CHSO2NHCH2CH2CH2NHSO2CH=CH2 OCOCH<sub>3</sub> **H9** CH2=CHSO2NHCH2CHCH2NHSO2CH=CH2 CH2CH=CH2 H<sub>10</sub> CH<sub>3</sub> CH2=CHCH2 H12 OCH2CH-CH2 H11 CH2-CHCH2O(CH2CH2O)2CH2 H14 H13 OCH<sub>3</sub> CH2-CHCH2OCH2CHCH2OCH2CH OCH<sub>3</sub> OCH<sub>3</sub> OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub> **H16** H15 NH2-CH2NHCH2CH2CH2-Si-OCH<sub>3</sub> NH2-CH2NHCH2CH2CH2-OCH<sub>3</sub> ÒC<sub>2</sub>H<sub>5</sub> OCH<sub>3</sub> H17 CH2NHCH2CH2CH2-\$1-ÒCH<sub>3</sub> **H19** H18 OCH<sub>3</sub> OCH<sub>3</sub> OCH<sub>3</sub> OCH<sub>3</sub> **H20 H21** OCH<sub>3</sub> OCH<sub>3</sub> NHCH2CH2CH2-ÖCH<sub>3</sub> OCH<sub>3</sub>

【0047】上記架橋剤は、水、アルコール類、ケトン類、非極性の有機溶媒類に溶解して添加しても良いし、 塗布液中に固形のまま添加してもよい。・添加量は、結合 50

剤の架橋する基と当量が好ましいが10倍まで増量しても良いし、10分の1以下まで減量してもよい。少なすぎると架橋反応が進まないし、多すぎると未反応の架橋

剤が写真性を劣化させるので好ましくない。

【0048】本発明の光熱写真画像形成材料に使用される感光性ハロゲン化銀は、シングルジェットもしくはダブルジェット法などの写真技術の分野で公知の方法により、例えば、アンモニア法乳剤、中性法、酸性法等のいずれかの方法でも調製できる。

【0049】ハロゲン化銀は、画像形成後の白濁(ヘイズ)を低く抑えるため又、良好な画質を得るために粒子サイズが小さいものが好ましい。平均粒子サイズで100nm以下、好ましくは10nm~60nm、特に20nm~50nmが好ましい。又、ハロゲン化銀の形状としては特に制限はなく、立方体、八面体の謂ゆる正常晶や正常晶でない球状、棒状、平板状等の粒子がある。又ハロゲン化銀組成としても特に制限はなく、塩化銀、塩臭化銀、塩沃臭化銀、臭化銀、沃臭化銀、沃化銀のいずれであってもよい。

【0050】ハロゲン化銀の量はハロゲン化銀及び後述の有機銀塩の総量に対し50%以下好ましくは25%~0.1%、更に好ましくは15%~0.1%の間である。

【0051】本発明の光熱写真画像形成材料に使用される感光性ハロゲン化銀は又、英国特許第1,447,4 54号明細書に記載されている様に、有機銀塩を調製する際にハライドイオン等のハロゲン成分を有機銀塩形成成分と共存させこれに銀イオンを注入する事で有機銀塩の生成とほぼ同時に生成させることができる。

【0052】更に他の方法としては、予め調製された有機銀塩の溶液もしくは分散液、又は有機銀塩を含むシート材料にハロゲン化銀形成成分を作用させて、有機銀塩の一部を感光性ハロゲン化銀に変換することもできる。このようにして形成されたハロゲン化銀は有機銀塩と有効に接触しており好ましい作用を呈する。

【0053】これらの感光性ハロゲン化銀には、照度不動や、階調調整の為に元素周期律表の6族から11族に属する金属、例えばRh、Ru、Re、Ir、〇s、Fe等のイオン、その錯体又は錯イオンをドープ(含有)させることができる。これらの金属イオンは金属塩をそのままハロゲン化銀に導入してもよいが、金属錯体又は錯体イオンの形でハロゲン化銀に導入できる。これらの、遷移金属錯体及び金属錯体イオンとしては、6配位 40 錯体イオンが好ましい。

【0054】配位子の具体例としては、ハロゲン、シアナート、チオシアナート、セレノシアナート、テルロシアナート、アジド及びアコの各配位子、ニトロシル、チオニトロシル等が挙げられ、好ましくはアコ、ニトロシル及びチオニトロシル等である。アコ配位子が存在する場合には、配位子の一つ又は二つを占めることが好ましい。

【0055】特に好ましいドープ金属原子の具体例は、 のために、感光材料の表面にマット剤を配することが好ロジウム(Rh)、ルテニウム(Ru)、レニウム(R 50 ましく、そのマット剤を感光層側の全結合剤に対し、質

36

e)、イリジウム(Ir)及びオスミウム(Os)である。

【0056】これらの金属錯体又は錯体イオンは一種類でもよいし、同種の金属及び異種の金属を二種以上併用してもよい。

【0057】これらの金属のイオン、金属錯体及び錯体 イオンの含有量としては、一般的にはハロゲン化銀1モ ル当たり $1 \times 10^{-9} \sim 1 \times 10^{-2}$ モルが適当であり、好 ましくは $1 \times 10^{-8} \sim 1 \times 10^{-4}$ モルである。過度の添 加量は感度の低下や軟調、最高濃度の低下を引き起こす ので好ましくない。これらの金属のイオン又は錯体イオ ンを提供する化合物は、ハロゲン化銀粒子形成時に添加 し、ハロゲン化銀粒子中に組み込まれることが好まし く、ハロゲン化銀粒子の調製、つまり核形成、成長、物 理熟成、化学増感の前後のどの段階で添加してもよい が、特に核形成、成長、物理熟成の段階で添加するのが 好ましく、更には核形成、成長の段階で添加するのが好 ましく、最も好ましくは核形成の段階で添加する。添加 に際しては、数回に分割して添加してもよく、ハロゲン 化銀粒子中に均一に含有させることもできるし、特開昭 63-29603号、特開平2-306236号、同3 -167545号、同4-76534号、同6-110 146号、同5-2736.83号等に記載されている様 に粒子内に分布を持たせて含有させることもできる。

【0058】これらの金属化合物は、水或いは適当な有機溶媒(例えば、アルコール類、エーテル類、グリコール類、ケトン類、エステル類、アミド類)に溶解して添加することができるが、例えば金属化合物の粉末の水溶液もしくは金属化合物とNaCl、KClとを一緒に溶解した水溶液を、粒子形成中の水溶性銀塩溶液又は水溶性ハライド溶液が同時に混合されるとき第3の水溶液として添加し、3液同時混合の方法でハロゲン化銀粒子を調製する方法、粒子形成中に必要量の金属化合物の水溶液を反応容器に投入する方法、或いはハロゲン化銀調製時に予め金属のイオン又は錯体イオンをドープしてある別のハロゲン化銀粒子を添加して溶解させる方法等がある

【0059】上記した各種の方法によって調製される感光性ハロゲン化銀は、例えば含硫黄化合物、金化合物、白金化合物、パラジウム化合物又はこれらの組み合わせによって化学増感する事ができる。この化学増感の方法及び手順については、例えば米国特許第4,036,650号、英国特許第1,518,850号各明細書、特開昭51-22430号、同51-78319号、同51-81124号各公報に記載されている。

【0060】本発明においては、感光層側にマット剤を含有することが好ましく、熱現像後の画像の傷つき防止のために、感光材料の表面にマット剤を配することが好ましく。そのマット剤を感光層側の全結合剤に対し、質

量比で0.5~30%含有することが好ましい。

【0061】また、支持体をはさみ感光層の反対側に非感光層を設ける場合は、非感光層側の少なくとも1層中にマット剤を含有することが好ましく、感光材料のすべり性や指紋付着防止のためにも感光材料の表面にマット剤を配することが好ましく、そのマット剤を感光層側の反対側の層の全結合剤に対し、質量比で0.5~40%含有することが好ましい。

【0062】本発明において用いられるマット剤の材質は、有機物及び無機物のいずれでもよい。例えば、無機物としては、スイス特許第330,158号等に記載のシリカ、有機物としては、米国特許第2,322,037号等に記載の澱粉、ベルギー特許第625,451号や英国特許第981,198号等に記載された澱粉誘導体、特公昭44-3643号等に記載のポリビニルアルコール、スイス特許第330,158号等に記載のポリニルアルコール、スイス特許第330,158号等に記載のポリスチレン或いはポリメタアクリレート、米国特許第3,079,257号等に記載のポリアクリロニトリル、米国特許第3,022,169号等に記載されたポリカーポネートの様な有機マット剤を用いることができる。20

【0063】マット剤の形状は、定形、不定形どちらでも良いが、好ましくは定形で、球形が好ましく用いられる。マット剤の大きさはマット剤の体積を球形に換算したときの直径で表される。本発明においてマット剤の粒径とはこの球形換算した直径のことを示すものとする。

【0064】本発明に用いられるマット剤は、平均粒径  $n0.5 \mu m \sim 10 \mu m$  であることが好ましく、更に好ましくは $1.0 \mu m \sim 8.0 \mu m$  である。又、粒子サイズ分布の変動係数((粒径の標準偏差)/(粒径の平均値)×100)としては、50 %以下であることが好ま 100 % であり、特に好ましくは100 % であり、特に好ましくは100 % の である。

【0065】本発明に係るマット剤の添加方法は、予め 塗布液中に分散させて塗布する方法であってもよいし、 塗布液を塗布した後、乾燥が終了する以前にマット剤を 噴霧する方法を用いてもよい。また複数の種類のマット 剤を添加する場合は、両方の方法を併用してもよい。マ\*

両方の方法を併用し<sup>\*</sup> 下塗り塗布液 a - 1

ブチルアクリレート(30質量%)

t-ブチルアクリレート(20質量%)

スチレン(25質量%).

2-ヒドロキシエチルアクリレート (25質量%)

の共重合体ラテックス液(固形分30%)

0.  $0.8 \, \text{g/m}^2$ 

ヘキサメチレン-1, 6-ピス(エチレンウレア) 0.008 g/m<sup>2</sup>

下塗り塗布液 b-1

ブチルアクリレート(40質量%)

スチレン(20質量%)

グリシジルアクリレート (40質量%)

の共重合体ラテックス液(固形分30%)

0.  $0.8 \text{ g/m}^2$ 0.  $0.08 \text{ g/m}^2$ 

ヘキサメチレンー1, 6ーピス(エムffレンウレア)

38

\*ット剤の添加量は、マット粒子の大きさによりヘイズの問題にならないレベルで適宜決定することができるが、 $0.01 \,\mathrm{mg/m^2} \sim 1 \,\mathrm{g/m^2}$ で使用するのがよい。過度の添加は、ヘイズが問題となる。

【0066】支持体としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレートまたはシンジオタクチックポリスチレン等の支持体が好ましく、2 軸延伸や熱固定した光学的に等方性が高く、寸法安定性のよい50  $\mu$  m $\sim$  400  $\mu$  m $\mu$ 00  $\mu$ 00

【0067】露光方法としては、特開平9-30486 9号明細書、同9-311403号および特開2000 -10230号明細書記載の方法によりレーザー露光す ることができる。本発明の光熱写真画像形成材料の露光 は、当該感材に付与した感色性に対し適切な光源を用い ることが望ましい。例えば、当該感材を赤外光に感じ得 るものとした場合は、赤外光域ならば如何なる光源にも 適用可能であるが、レーザーパワーがハイパワーである 事や、感光材料を透明にできる等の点から、赤外半導体 レーザー(780nm、820nm)がより好ましく用 いられる。

【0068】光熱写真画像形成材料を現像する装置は、特開平11-65067号明細書、同11-72897号および同11-84619号明細書記載の装置を使用することができる。

[0069]

【実施例】以下実施例を挙げて本発明を詳細に説明する が、本発明の態様はこれに限定されない。

【0070】実施例1

下塗り済み写真用支持体の作製

光学濃度で0.170に青色着色した市販の2軸延伸熱固定済みの厚さ $175\mu$ mのポリエチレンテレフタレートフィルムの両面にコロナ放電処理  $(8W/m^2\cdot 分)$ を施し、一方の面に下記下塗り塗布液 a-1を塗設し乾燥させて下塗り層A-1とし、また反対側の面に下記下塗り塗布液 b-1を塗設し乾燥させてバック層側下塗り層B-1とした。

[0071]

引き続き、下塗り層A-1及び下塗り層B-1の上表面 に、 $8W/m^2$ ・分のコロナ放電を施し、下塗り層A-1の上には、下記下塗り上層塗布液 a-2を乾燥膜厚

0. 1 μmになる様に下塗り上層A-2として塗設し、\*

\*下塗り層B-1の上には下記下塗り上層塗布液b-2を 乾燥膜厚0. 1μmになる様に下塗り上層Β-2を塗設 した。

40

[0072]

下塗り上層塗布液 a - 2

ゼラチン

シリカ粒子 (平均粒子径 2 μm)

下塗り上層塗布液b-2

スチレンブタジエン共重合ラテックス液(固形分20%)

10

0.  $0.8 \, \text{g/m}^2$ 

0.  $4 \, \text{g/m}^2$ 

0.  $0.1 \, \text{g/m}^2$ 

ポリエチレングリコール(質量平均分子量900)

シリカ粒子(平均粒子径3 µm)

0.  $0.36 \, \text{g/m}^2$ 0.  $0.1 \, \text{g/m}^2$ ※4720mlの純水にベヘン酸111.4g、アラキジ

ン酸83.8g、ステアリン酸54.9gを80℃で溶

解した。次に高速で攪拌しながら1.5M/Lの水酸化

ナトリウム水溶液540.2mlを添加し十分に攪拌し

た。次に、濃硝酸6. 9mlを加えた後55℃に冷却し

て有機酸ナトリウム溶液を得た。該有機酸ナトリウム溶

液の温度を55℃に保ったまま、上記感光性ハロゲン化

銀乳剤A (銀0.038モルを含む) と純水450ml

を添加し5分間攪拌した。次に1M/Lの硝酸銀溶液7

60.6m1を2分間かけて添加し、さらに20分攪拌

上記で下塗りを施した支持体上に感光層側をA-2にな

るように以下の各層を順次形成し、試料101~113

を作製した。尚、乾燥は各々75℃、1分間で行った。

し、濾過により水溶性塩類を除去し乾燥した。

【0074】感光層塗布液の調製

感光性ハロゲン化銀乳剤Aの調製

水900ml中にイナートゼラチン7.5g及び臭化力 リウム10mgを溶解して温度35℃、pHを3.0に 合わせた後、硝酸銀74gを含む水溶液370mlとこ れと当量の(98/2)のモル比の臭化カリウムと沃化 カリウムを含む水溶液370mlを、pAg7.7に保 ちながらコントロールドダブルジェット法で10分間か けて添加した。その後4-ヒドロキシー6-メチルー 1, 3, 3 a, 7-テトラザインデン0. 3 g を添加し NaOHでpHを5.0に調整して平均粒子サイズ0. 06 μm、粒子サイズの変動係数8%、〔100〕面比 率87%の立方体沃臭化銀粒子を得た。この乳剤にゼラ チン凝集剤を用いて凝集沈降させ脱塩処理後フェノキシ エタノール0. 1gを加え、pH5. 9、pAg7. 5 に調整して、感光性ハロゲン化銀乳剤Aを得た。

【0073】粉末有機銀塩Aの調製

Ж

感光層面側塗布

第1層:ハレーション防止層(AH)層

結合剤 (PVB-1:重合度600) ハレーション防止染料 (C1)

1.  $2 \, \text{g/m}^2$ 

 $2 \times 10^{-5}$ モル/m<sup>2</sup>

第2層:感光層

感光層の調製は以下の組成物をメチルエチルケトン溶液★

[0076]

[0075]

有機銀塩(ハロゲン化銀を含む) 銀量として 1.  $2 \, \text{g/m}^2$ 5.  $6 \, \text{g/m}^2$ 

結合剤 (PVB-1:重合度600)

0.2ミリモル $/m^2$ 

架橋剤:ホルムアルデヒド 増感色素(A1)

2. 1×10<sup>-4</sup>モル/Ag1モル

★に添加し、塗布液を調製した。

ハレーション防止染料: (C1)

1. 1×10<sup>-5</sup>モル/m<sup>2</sup>

一般式(1)で表されるスターバースト分子化合物:表1記載

1.  $3 \times 10^{-4}$ モル/m<sup>2</sup>

カブリ防止剤1:ピリジニウムヒドロブロミドパーブロミド

 $0.3 \text{mg/m}^2$ 

カブリ防止剤2:イソチアゾロン

1.  $2 \text{ mg/m}^2$ 

現像剤:2,5-ジ-(tert-ブチル)-4-メチルフェノール

3.  $3 \text{ mmo } 1 / \text{m}^2$ 

第3層:保護層

結合剤(セルロースアセテートプチレート)

1.  $2 \, \text{g/m}^2$ 

シリカマット剤(数平均粒子径3μm)

 $0.5 \text{ g/m}^2$ 

【化20】

[0077]

(22)

C<sub>1</sub>

$$\begin{array}{c} C_4H_9(t) \\ S \\ C_4H_9(t) \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} C_4H_9(t) \\ C_4H_9(t) \\ \end{array}$$

A1

$$CH_3SO_2$$
 $C_2H_5$ 
 $C_2H_5$ 
 $C_2H_5$ 
 $C_2H_5$ 
 $C_2H_5$ 

【0078】感光層と反対側(下塗りB-2層側)にバ 30\*【0079】 ック層およびバック層の保護層を塗布した。 \*

パック層面塗布

第1層:バック層

結合剤 (PVB-1:重合度600) 1.2g/m<sup>2</sup> 染料C1 (AHおよび感光層と同じ) 70mg/m<sup>2</sup>

第2層:バック層の保護層

セルロースアセテートプチレート 0.8g/m<sup>2</sup> マット剤 (PMMA:数平均粒径3μm) 0.02g/m<sup>2</sup>

界面活性剤(ポリフロロオクチルオキシエチルスルホン酸)

40

0.  $0.2 \, \text{g/m}^2$ 

#### 写真性能の評価

露光および現像の条件は、光熱写真画像形成材料を810nmの半導体レーザーを有するレーザー感光計で露光し、次いで熱ドラムを用いて120℃で8秒間熱現像処理した。その際、露光及び現像は25℃、相対湿度50%に調湿した部屋で行った。得られた画像の感度とカブリを自動濃度計により評価を行った。感度はカブリより0.3高い濃度を与える露光量の比の逆数で評価した。カブリの測定は、未露光の試料を熱現像し、濃度を測定した。銀色調の評価は、目視5段階官能評価法で、ラン50

ク5を最もよい黒色調、ランク1を黄色みがある最も悪い色調、ランク3は、実用的には問題ないレベルの色調でランク4はランク5とランク3の間、ランク2はランク3とランク1の間とした。

【0080】耐傷性の評価は、深さ $3\mu$ mの凹凸のあるローラーで5kPaの加重を掛けながら試料を擦過して傷のレベルを目視評価した。傷のないレベルを5、傷が最も多いレベルを1とし、中程度で、実用的に問題ないレベルを3として評価した結果を表1に示す。

[0081]

#### 【表1】

試料番号	スターバースト	写真性能			耐傷性	備考	
四代哲节	分子化合物	カブリ	愍度	銀色調	阿川田江	Mati	
101	無し	0.07	100	2	2	比較	
102	SB-1	0.04	104	4	4	本発明	
103	\$B-2	0.04	104	4	4	本発明	
104	SB-3	0.04	104	4	4	本発明	
105	SB-4	0.04	104	4	4	本発明	
106	SB-5	0.04	104	4	4	本発明	
107	SB-6	0.04	104	4	4	本発明	
108	SB - 7	0.04	104	4	4	本発明	
109	SB-8	0.04	104	4	4	本発明	
110	SB-9	0.04	104	4	4	本発明	
111	SB-10	0.04	104	4	4	本発明	
112	SB-11	0.04	104	4	4	本発明	
113	SB-12	0.04	104	4	4	本発明	

【0082】本発明のスターバースト分子化合物を用いると、写真特性においてカブリが低く、感度が高く、銀色調に優れ、傷の付きにくい光熱写真画像形成材料を得ることができる。

【0083】実施例2

実施例1と同様に、表2記載の一般式(1)で表されるスターバースト分子化合物を感光層に2.  $2 \times 1$   $0^{-4}$ モ\*

\*ル/ $m^2$ および一般式 (2) で表されるフタラジン化合物を感光層に  $4.2 \times 10^{-4}$ モル/ $m^2$ 添加し、試料  $201 \sim 210$  を作製した。性能評価は実施例 1 と同様に行った。結果を表 2 に示す。

15元。 稲未を表とに 【0084】

【表2】

試料	スターバースト	フタラジン	7	真性	耐傷性	備考	
番号	分子化合物	化合物	カブリ	感度	銀色調	M1 100 1工	NB 4-5
102	SB-1	・無し	0.04	100	4	4	本発明
201	SB-1	PZ-1	0.03	105	5	4.2	本発明
202	SB-5	PZ-2	0.03	105	5	4.2	本発明
203	SB-5	PZ-3	0.03	105	5	4.2	本発明
204	SB-5	PZ-4	0.03	105	5	4.2	本発明
205	\$B-5	PZ-5	0.03	105	5	4.2	本発明
206	\$B-5	PZ-6	0.03	105	5	4.2	本発明
207	SB-5	PZ-7	0.03	105	- 5	4.2	本発明
208	SB-5	PZ - 8	0.03	105	5	4.2	本発明
209	SB-6	PZ-9	0.03	105	5	4.2	本発明
210	SB-7	PZ-10	0.03	105	5	4.2	本発明

【0085】実施例2の結果から、本発明の化合物およびフタラジン化合物を使用すると銀色調に優れ、耐傷性が向上することがわかる。

【0086】実施例3

実施例1と同様に、表3記載の一般式(1) で表されるスターバースト分子化合物を感光層に $1.8 \times 10^{-4}$ モ

 $N/m^2$ および一般式 (3) で表されるメルカプト化合物を感光層に 2.  $4\times10^{-4}$ モル $/m^2$ 添加し、試料 3  $0~1\sim3~1~2$  を作製した。性能評価は実施例 1 と同様に行った。結果を表 3 に示す。

[0087]

【表3】

15	
ĮĐ.	,
ť	٠

4	<i>y</i>						
はは	スターバースト	メルカプト	写真性能			耐傷性	備考
番号	分子化合物	化合物	カブリ	感度	銀色調	141 (99)	£4. 1948
102	SB-1	無し	0.04	100	4	4	本発明
301	SB-1	MC-1	0.03	105	5	4.3	本発明
302	SB-6	MC-2	0.03	105	5	4.3	本発明
303	SB-6	MC-3	0.03	105	5	4.3	本発明
304	\$B-6	MC-4	0.03	105	5	4.3	本発明
305	\$B-6	#C - 5	0.03	105	5	4.3	本発明
306	SB-6	MC-6	0.03	105	5	4.3	本発明
307	SB-6	MC - 7	0.03	105	5	4.3	本発明
308	SB-7	MC-8	0.03	105	5	4.3	本発明
309	SB-8	MC - 9	0.03	105	5	4.3	本発明
310	SB-9	MC-10	0.03	105	5	4.3	本発明
311	SB-10	MC-11	0.03	105	5	4.3	本発明
312	SB-11	MC-12	0.03	105	5	4.3	本発明

【0088】本発明のスターバースト分子化合物および メルカプト化合物を使用すると銀色調および耐傷性に優れた光熱写真画像形成材料を得ることができる。

#### 【0089】実施例4

実施例1と同様に、表4記載の一般式(1)で表される  $^{20}$  スターバースト分子化合物を感光層に1.  $6 \times 10^{-4}$ モ\*

\*ル/m $^2$ および一般式 (4) で表されるジスルフィド化合物を感光層に3.  $1 \times 10^{-4}$ モル/m $^2$ 添加し、試料  $401 \sim 412$ を作製した。性能評価は実施例1と同様に行った。結果を表4に示す。

【0090】 【表4】

試料	スターバースト	ジスルフィド	I	真性	耐傷性	備考	
番号	分子化合物	化合物	カブリ	感度	銀色調	判爾江	(C.c. 94/1
102	SB-1	無し	0.04	100	4	4	本発明
401	SB-1	DS-1	0.03	105	5	4.3	本発明
402	SB-6	DS-2	0.03	105	5	4.3	本発明
403	SB-6	DS-3	0.03	105	5	4.3	本発明
404	SB-6	DS-4	0.03	105	5	4.3	本発明
405	SB-6	DS-5	0.03	105	5	4.3	本発明
406	SB-6	DS-6	0.03	105	5	4.3	本発明
407	SB-6	DS-7	0.03	105	5	4.3	本発明
408	SB-7	DS-8	0.03	105	5	4.3	本発明
409	SB-8	DS-8	0.03	105	5	4.3	本発明
410	SB-9	DS-8	0.03	105	5	4.3	本発明
411	SB-10	DS-8	0.03	105	5	4.3	本発明
412	SB-11	DS-8	0.03	105	5	4.3	本発明

【0091】本発明のスターバースト分子化合物および ジスルフィド化合物を使用するとカブリが低く、銀色調 および耐傷性に優れた光熱写真画像形成材料を得ること ができる。

#### 【0092】実施例5

実施例1と同様に、表5記載の一般式(1) で表される スターバースト分子化合物を感光層に2.  $2 \times 1$  0 <sup>-4</sup>モ

 $\nu/m^2$ 、還元剤として2, 5-ジ- (tert-ブチル) -4-メチルフェノールの代わりに一般式(5) で示したビスフェノール化合物を3.  $3 \, mmo \, 1 / m^2$ 使用し試料 $501\sim512$ を作製した。性能評価は実施例1と同様に行った。結果を表5に示す。

[0093]

【表 5 】

46

48

試料	スターバースト	逗元剤	写真性能			耐傷性	備考
番号	分子化合物	化合物	カブリ	感度	銀色調	土厂商门加	MH 4-5
102	SB 1	無し	0.04	100	4	4	本発明
501	\$B-1	K-1	0.04	100	5	4.3	本発明
502	\$8-6	K-2	0.04	100	5	4.3	本発明
503	SB-6	K-3	0.04	100	5	4.3	本発明
504	SB-6	K-4	0.04	100	5	4.3	本発明
505	SB-6	K-5	0.04	100	5	4.3	本発明
506	SB-6	K-6	0.04	100	5	4.3	本発明
507	SB-6	K-7	0.04	100	5	4.3	本発明
508	SB 7	K-8	0.04	100	5	4.3	本発明
509	SB-8	K-8	0.04	100	5	4.3	本発明
510	SB-9	K-8	0.04	100	5	4.3	本発明
511	SB-10	K-8	0.04	100	5	4.3	本発明
512	\$B-11	K-8	0.04	100	5	4.3	本発明

【0094】本発明のスターバースト分子化合物および本発明の還元剤を使用するとカブリが低く、銀色調および耐傷性に優れた光熱写真画像形成材料を得ることができる。

【0095】実施例6

実施例1と同様に、表6記載の一般式(1)で表されるスターバースト分子化合物を感光層に $1.8 \times 10^{-4}$ モ\*

\*ル $/m^2$ 添加し、更に本発明の架橋剤をホルムアルデヒドに代えて感光層に0.2ミリモル $/m^2$ 添加した。得られた試料 $6.01\sim6.12$ の写真性能を実施例1と同様に評価した。得られた結果を表6に示す。

20 【0096】

試料	スターバースト	架橋剤	写真性能			耐傷性	備考
番号	分子化合物	化合物	カブリ	感度	銀色調	M1 400 17	UH3 75
102	SB-1	無し	0.04	100	4	4	本発明
601	SB-1	H1	0.03	103	5	5	本発明
602	SB-6	H2	0.03	103	5	5	本発明
603	SB-6	Н3	0.03	103	5	5	本発明
604	SB-6	H4	0.03	103	5	5	本発明
605	SB-6	H5	0.03	103	5	5	本発明
606	SB-6	Н6	0.03	103	5	5	本発明
607	SB-6	H7	0.03	103	5	5	本発明
608	SB-7	Н8	0.03	103	5	5	本発明
609	SB-8	Н9	0.03	103	5	5	本発明
610	SB-9	H10	0.03	103	5	5	本発明
611	SB-10	H11	0.03	103	5	5	本発明
612	SB11	H12	0.03	103	5	5	本発明

【0097】本発明のスターバースト分子化合物および 架橋剤を使用するとカブリが低く、銀色調および耐傷性 に優れた光熱写真画像形成材料を得ることができる。 【0098】 【発明の効果】本発明により、高感度、低カブリで、銀色調を改良し、更に、膜強度が高く傷の付きにくい光熱 40 写真画像形成材料を提供することができた。